

(11)Publication number:

02-041303

(43)Date of publication of application: 09.02.1990

(51)Int.CI.

C08F 10/00 C08F 4/62

(21)Application number: 01-152449

(71)Applicant: FINA TECHNOL INC

(22)Date of filing:

16.06.1989 (72)Ir

(72)Inventor: EWEN JOHN A

RAZAVI ABBAS

(30)Priority

Priority number: 88 220007

Priority date: 15.07.1988

Priority country: US

(54) MANUFACTURE OF SYNDIOTACTIC POLYOLEFIN AND CATALYST

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a syndiotactic polyolefin of high crytallinity and wide molecular weight distribution by introducing a specific metallocene catalyst to produce the syndiotactic polyolefin into a polymerization reaction region containing an olefin monomer and polymerizing it. CONSTITUTION: A polymer of the present invention is prepared by introducing a metallocene catalyst [for example, isopropyl (cyclopentadienyl) (fluorenyl) zirconium dichloride or the like] represented by a formula [Cp is (substituted) cyclopentadienyl ring; Rn is a C1-20 hydrocarbyl moiety; Rm is a C1-20 hydrocarbyl moiety; R" is a structural cross link between Cp rings to impart stereorigidity to a catalyst; Me is a metal of 4b. 5b, or 6b group in a periodic table; Q is a C1-20 hydrocarbyl moiety, halogen; 0≤k≤3; 0≤n≤4; 1≤m≤4; Rm' is selected so that (CpRm') and (CpRn) differ sterically] into a polymerization reaction region containing an olefin monomer [for example, propylene or the like] and maintaining a polymerization reaction condition.

R *(C p R A)(C p R A)M e Q i

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-41303

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)2月9日

C 08 F 10/00 4/62 MFG

8721-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全18頁)

②発明の名称 シンジオタクチックポリオレフインの製造方法及び触媒

②特 顧 平1-152449

②出 願 平1(1989)6月16日

⑩発明者 ジョン・エイ・ユーエ アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン・ケントウッドア

ペニュー 16615

⑩発 明 者 ア パ ス ・ ラ ザ ビ アメリカ合衆国テキサス州シーブルック・ノースレブスド

ルフナンバー713 2601

①出 願 人 フイナ・テクノロジ アメリカ合衆国テキサス州75221ダラス・ピーオーボック

ー・インコーポレーテ ス 410

ッド

创代 理 人 弁理士 小田島 平吉

明 和 書

1 発明の名称

シンジオタクチックポリオレフィンの製造方法 及び触媒

2 特許請求の範囲

. 1. 下記式

R"(C p R .)(C p R'_)M e Q .

但し 各Cpはンクロペンタジエニル又は置換されたシクロペンタジエニル環であり:各R。は同一又は異なっていてもよく、1 - 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残基であり:各R。は同一又は異なっていてもよく、1 - 2 0 炭素原子を有するとドロカルビル残基であり:R"は触媒に立体附性をもたらすこの調理をの4 b、5 b、又は6 b 族の金属であり:各Qは1 - 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残基又はハロゲンであり:0 ≤ k ≤ 3 : 0 ≤ n ≤ 4 : 及び1 ≤ m ≤ 4 であり;及び

R'aは(C p R'a)が(C p R a)と立体的に 相違しているように選択される、

によって表記されるシンジオタクチックポリオレフィンを製造するために使用されるメタロセン触

2 -

a)式

R"(C p R .)(C p R' .) M e Q .

但し 各 C p はシクロペンタジエニル又は置換されたシクロペンタジエニル環であり:
各 R .は同一又は異なっていてもよく、1
- 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残基であり:各 R * 。は同一又は異なっていてもよく、1
- 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビルの はない 1 - 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残基であり:R * は触媒に立体剛性をもたらす C p 環の間の構造的架構であり:M e は元素の周期体表の4 b、5 b、又は6 b 炭の金属であり:A C Q は1 - 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残基又はハロゲンであり:0 ≤ k ≤ 3 : 0 ≤ n ≤ 4 :

及び! ≤m ≤ 4 であり;及び R'_d (C p R'_)が(C p R _)と立体的に 相違しているように選択される、

によって変記されるメタロセン触媒を選択し:及 び

b) 額触媒をオレフィン単量体を含む重合反応 区域中に導入し、そして反応区域を重合反応条件 下に保持する

ことから成る、シンジオタクチックポリオレフィンを形成するオレフィン重合体の重合方法。

3.

a) 式

R "(C p R .)(C p R'.)M e Q .

但し 各 C p はシクロベンタジェニル又は置換されたシクロベンタジェニル環であり: 各 R . は同一又は異なっていてもよく、 1 ー 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残 基であり;各 R ' 。は同一又は異なっていてもよく、 1 ー 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残基であり; R " は触媒に立体剛

ルペンと接触させ、

b) 該架橋したジシクロペンタジェン又は置換されたシクロペンタジェンを式MeQ。の金属化合物

但し Me は元素の周期律表の 4 b 、 5 b 、又は 6 b 族の金属であり;各 Q は 1 − 2 0 炭素 原子を有するヒドロカルビル残基又はハロゲンであり及び 0 ≤ k ≤ 4 である、

と、架橋したジシクロペンタジェン又は置換されたシクロペンタジェンが該金属化合物を錯化して 架橋したメタロセンを生じるのに充分な反応条件 下で接触させること

から成る架構したメタロセン触媒の製造方法。

3 発明の詳細な説明

本発明の技術的背景

本発明は三個又はそれより多数の炭素原子を有するオレフィンを重合させてシンジオタクチックな立体化学的配置を持つ重合体を製造する触媒及び方法はプロピレンを重合させて高度に結晶性であるシンジオタクチック

によって表記される少なくとも二種の異なったメ タロセン触媒を使用し;及び

b) 該触媒をオレフィン単量体を含む重合反応 区域中に導入し、そして反応区域を重合反応条件 下に保持する

ことから成る、広い分子量分布を有するシンジオ タクチックポリオレフィンの重合方法。

4 .

a) 架橋したジシクロペンタジエン又は置換されたジシクロペンタジエンを生成するのに充分な 反応条件下でシクロペンタジエン又は置換された シクロペンタジエンをフルペン又は置換されたフ

ポリプロピレンの新規敬細構造を形成する際に特 に有用である。

本発明を要約すれば、シンジオタクチックポリオレフィンの製造に使用されるメタロセン触媒を提供するもので、 該触媒はシクロペンタジエニル環の一つが他の環と事実上異なった方式で置換のでいる架構したメタロセンから成り、 この種の触媒は極めて特異性が高く、 又新規微細構造を有する重合体を生成する。本発明は更に重合とでしている。 該触媒は一般に式

R" (CpR.)(CpR'.)MeQ.

但し 各 C p は シ ク ロ ペン タ ジェニル 又 は 優 換 された シ ク ロ ペン タ ジェニル 環 で あ り ; 各 R 。 及 び R * 。 は 同 一 又 は 異 な っ て お り 、 1 ー 2 0 炭素原子を 育する ヒ ド ロ カ ル ビ ル 残 基 で あ り ; R * は 触 蝶 に 立 体 剛 性 を も た ら す C p 環 の 間 の 構造 的 梁 橋 で あ り ; M e は 元 素 の 周 期 律 表 の 4 b 、 5 b 、 又 は 6 b 族 の 金属 で あ り ;各 Q は 1 ー 2 0 炭 楽

原子を有するヒドロカルビル 残甚又はハロ ゲンであり; 0 ≤ k ≤ 3; 0 ≤ n ≤ 4; 及 び l ≤ m ≤ 4であり; 及び

R'_ は(C p R'_)が(C p R .)と立体的 に相違しているように選択される、

によって記載される。

当該技術で周知のように、シンオタクチャク 重合体は不斉炭繁原子の鏡像的形態を有する単量 体単位が高分子主鎖中で互いに交互に且つ規矩を しく続いているという独特な立体化学的 は 最初にナッタ (Natta)等により米国特許第 3 、 2 5 8 、 4 5 5 号中で開示された。ナッタのグループ は三塩化チタン及びジエチルアルミニウムモノク ロリドから製造された触媒を使用することにより シンジオタクチックポリプロととにより シンガタクチックポリプロととによっ タ 等の後期の米国特許第 3 、 3 0 5 、 5 3 8 号 ため に、バナジウムトリアセチルア セトネート 又 に、バナジウムトリアセチルを 有機アルミニウム に デン化パナジウム化合物を有機アルミニウム

のように配載される。

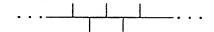
構造を記載する別な方法はNMRの使用によることである。アイソタクチックなペンタド(pentad)に対するボーベイ(Bovey)のNMR命名法は...mmmm...であり、各"m"は"メソ(meso)"ダイアド(dyad)又は平面の同じ傾にある連続したメチル基を表している。技術上既知なように、高分子額の構造が少しでも偏差(deviation)又は逆転すると、重合体のアイソタクチック性及び結晶性の度合が低下する。

アイソタクチック構造と対照的に、シンジオタクチック重合体は高分子鎖中の連続する単量体単位の第三炭素原子に結合したメチル基が重合体の平面の交互の側にある重合体である。 シンジオタクチックポリプロピレンは下記:

のようにジグザグな表記で示される。フィッシャ ー役影式を使用すると、シンジオダクチック意合 合物と組み合わせて使用することを開示している。 エムリック(Enrick)の米国特許第3.364.19 0号はシンジオタクチックポリプロピレンを製造 するために、 数粉砕されたチタン又はパナジウム の三塩化物、塩化アルミニウム、トリアルキルア ルミニウム及び燥を含むルイス塩基から成る触媒 系を開示している。

これらの特許文献に開示されたように、、且つ技 依上周知のように、シンジオタクチックポリプロ ピレンの構造及び性質とは顕著に異類を通るの想 ロピレンの構造は重合体の主類を通るの想 アイソタクチック構造は重合体の主類を単位の アイソタクチック構造は重合体の主類を単位の の同じ側に、連続する単量体単するると 以来原子に結合しているメチル基下方に数 が総て同平面の上又は下の投影式を使用 に記載されている。フィックポリプロピレンの立体 との可は下記:

体の構造は下記:



のように表示される。NMR命名方法においては、
のように表示される。NMR命名方法においては

文され、各 "r"は "ラセミ(racemic)" ダイア

で ない、各 "r"は "ラセミ(racemic)" ダイア

で ない、各 "r"な 互ののにないののは、 からにないのにないのでは、 からにないのでは、 からにないないのでは、 からにないないが、 ないのでは、 からにないないが、 ないのでは、 ないのをのでは、 ないのと、 ないのと、

触媒が三種の総での重合体を製造することは可能であるが、アタクチックの生成が極めて僅かで、主としてアイソタクチック又はシンジオタクチッ

ク重合体を生成する触媒が望ましい。アイソタクチックポリオレフィンを生成する触媒は1987年、4月3日付けの米国特許出顧書号第034.472号:1987年、9月11日付けの米国特許出顧書号第096.075号:及び1987年、9月11日付けの米国特許出願書号第096.075号:及び1987年、9月11日付けの米国特許出願の場合の大力に開示されている。これらの特許出願はオレフィンを重合させてアイソタクチックな重合体をアイソタクチックポリプロピレンの重合に有用である対象性(chiral)の立体関を開示している。しかりないではシンジオタクチックポリプロピレンの重合に有用である異なった種類のメタロセン触媒を提供する。

新規に発見された触媒に加えて、本発明は又新 規数細構造を有するシンジオタクチックポリプロ ピレンを提供する。触媒の構造はアイソタクチッ ク重合体と異なって、シンジオタクチック重合体 の生成に影響するのみではなく、重合体中の主要

セミ·ダイアドを有する重合体を生じることが見 出された。

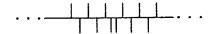
本発明の配括

本発明はシンジオタクチックポリオレフィン、 及び特にシンジオタクチックポリプロピレンを製造する触媒及び方法を提供する。本触媒及び方法を提供する。本触媒及び新規シンジオタクチック指数を有する重合体を生ンジオタクチック歌組構造を有する重合体を生ンジオタクチックポリプロピレンを製造する方法、及び触媒の構造を変化させることによって融点のような重合体の特性を要求通りに製造する方法を含んでいる。

本発明により提供される新規触媒は下記式:

R'"(C p R .)(C p R'.)M e Q .

但し 各Cpはシクロペンタジェニル又は最終されたシクロペンタジェニル環であり: 各R。及びR'。は1-20炭素原子を有するヒドロカルビル残茎であり; R"はCp 環に立体剛性をもたらす二つのCp環の間 な繰り返し単位から高分子鎮中の偏差の形式及び 数にも影響するように見えることが見出された。 従来シンジオタクチックポリプロピレンを生成す るのに使用された触媒は重合機構以上に連鎖末端 の制御に作用すると信じられていた。上記に記載 の文献中でナッタ等により開示された触媒のよう な従来既知の触媒は、主として下記構造



又はNMR命名法では

の構造的架構であり; Meは悪移金属であり;各Qはヒドロカルビル残基又はハロゲンである、

によって記載される立体期性メタロセン触媒であ る。更にR'_は(CpR'_)が(CpR.)と立体的 に異なる置換されたシクロペンタジエニル環であ りように選択される。置換基の面から立体的に異 なるシクロペンタジエニル環を持った上記のよう かメタロセン触媒の使用により、アイソタクチッ ク重合体よりもむしろ主としてシンジオタクチッ クポリプロピレンが生成することが見出された。 本発明は更に上記式によって記載される触媒の 少なくとも一つを利用し、オレフィン単量体を含 む重合区域中に触媒を導入することから成るシン ジオタクチックポリオレフィン、及び特にシンジ オタクチックポリプロピレンを製造する方法を提 供する。更に触媒は又それを反応区域に導入する 前及び/又は反応器中の反応条件が確立される前 に予備度合することができる。

本発明は又幅の広い分子量分布を有するシンジ

オタクチックポリプロピレンを製造する方法を含む。この方法は重合工程において上記式によって 記載される少なくとも二種の触媒を利用すること から成る。

更に本文記載の重合方法によって製造された重合体の特性は、重合温度又は触媒の構造を変えることが見出された有力に変が見出された。特に少されて有力に変が見出された。 一般は一切を受けることが表になる。 反応温度がある。 反応温度がある。 反応温度があまる。 した はない 重合体が生じる。 政権を受ける はない 重合体が生じる。 政権を変えることによって、異なった融点を有する。 重合体生成物を得ることができる。

本発明は更にシクロペンタジエン又は置換されたシクロペンタジェンをフルペン又は置換されたフルベンと、架構したジシクロペンタジェン又は 置換されたジシクロペンタジェンを生じるのに充 分な反応条件下で、接触させることから成る架構

第096、075号及び第095、755号に開示されている。これらの特許出顧に記載された触媒と対照的に、本発明の触媒は、シンジオー特異性であり、高いシンジオタクチック指数を持った重合体を生じる。シンジオタクチック重合体よりも低い対応することが見出された。更に、重合体鎮に同じ数の不完全性がある場合、シンジオタクチック重合体はアイソタクチック重合体よりも高い融点を有している。

本発明のメタロセン放媒は式

R "(C p R .)(C p R'.)M e Q .

但し 各 C p はシクロペンタジェニル又は厳後されたシクロペンタジェニル環であり;
R 。及び R ' 。 は 1 - 2 0 炭素原子を有する
ヒドロカルビル残基であり、各 R 。 は同一
又は異なっていてもよく、及び各 R ' 。 は同
一又は異なっていてもよい; R "は C p 環
に立体剛性をもたらす二つの C p 環の間の
構造的架構であり、そして R "は 1 - 4 炭

したメタロセン触媒を製造する方法を含んでいる。 該方法は更に架構したジンクロペンタジェンと上 記に定義したような式MeQiの金属化合物とを、 架構したジンクロペンタジェンが輸化して架構メ タロセンを生じるのに充分な反応条件下で、接触 させることを包含している。

本発明の詳述

本発明はシンジオタクチックポリオレフィン、 特にポリプロピレンの製造のための触媒及び方法 を提供する。本発明の触媒はシンジオタクチック ポリプロピレンを製造するだけでなく、新規散細 構造を有する重合体をも生成する。

プロピレン又は他のアルファーオレフィンが遷 移金属化合物から成る触媒を用いて重合する時に、 重合体生成物は一般に非晶質のアタクチックと結 晶性のキシレン不静性の画分の混合物を構成する。 結晶性画分はアイソタクチック又はシンジオタク チックのいずれか、又は両者の混合物を含んでい る可能性がある。極めてアイソー特異性のメタロ セン触媒が米圏特許出顕番号第034.472号;

素原子を有するアルキル残基又は珪素、ゲルマニウム、燐、窒素、硼素又はアルミニウム、燐、窒素、硼素とはアルミニウムを含むヒドロカルビル残基から成のは から選択されることが好ましく: Me は は元素の周期体表の4 b、5 b、又は6 b は の金属であり: 4 c 及は1 - 2 0 炭素 原子をであり: 0 ≤ k ≤ 3; 0 ≤ n ≤ 4; 及び1 ≤ m ≤ 4 c ある、

によって記述することができる。シンジオー特異性であるためには、メタロセン触媒中のCp環は、二つのCp環の間に立体的な相違が存在するように事実上異なった方式で置換されていなければならないことが見出され、従ってR'。は(CpR'。)が(CpR。)と事実上異なる置換基を有するように退択される。シンジオタクチック重合体を生じるためには、シクロペンタジエニル環上に直接置換している蓝の特性が重要であるように思われる。従って本文中で使用される"立体的な相違(sterica differences)"又は"立体的に異なる(sterica

lly different)"という用語は、重合体額に付加される各単量体単位の連続的な接近を制御する Cp環の立体特性の間の相違を意味するものと了解されたい。Cp環の間の立体的な相違はランダムな接近から接近してくる単量体を妨げるように作用し、単量体がシンジオタクチックな配置で重合体主鎖に付加するように接近を制御している。

特許請求の範囲で示されるような本発明の範囲を制限する意味合いはないが、重合反応において触媒及び接近する単量体単位の両者は、重合体主鎖への各単量体の付加と共に異性化する(isomerize)ものと信じられる。置換基の異なるCp環の立体妨害によって制御される単量体の異性化によって、シンジオタクチック重合体の交互配置の特徴がもたらされ、これはナッタ等によって開示された触媒の主鎖末端の制御とは著しく異なっている。反応機構の相違は又重合体の構造の相違を招いている。

本発明の好選な触媒において、Meはチタン、 ジルコニウム又はハフニウムであり; Qは好適に

示しているが、第二の方法は一層安直である。触媒を生じるので、この方法が好適である。触媒 鏡体については、不純な触媒を用いると通常体に 子量の非晶質の重合体が生じるので、触媒鏡体は "純粋"であることが重要である。一般に触媒 体の製造はCpとは健されたCp配位子ンと し、且つ単離し、それを次することから成

本発明のメタロセン触媒はアイソタクチックポックポックでは、アロビレンの製造用として開示された多数のものを含めて、技術上周知の多数の重合合力とは、の方法において使用される時には、アイソタクチック重合体のでは、アイソタクチックを含めて、対対のでは、アイソタクチックを含めて、対対の大きには、アイソタクチックを含めて、カーの関係がある。では、カーの関係を登り、カーの関係を登り、カーの関係を登り、カーの関係を登り、カーの関係を登り、カーの関係を登り、カーの関係を登り、カーを表している。カーを表している。

はハロゲンであり、最も好適には塩素であり;及 びkは好適には2であるが、金属原子の価数と共 に変わってもよい。ヒドロキシカルビル残茎の例 を挙げれば、メチル、エチル、プロピル、イソブ ロピル、プチル、イソプチル、アミル、イソアミ ル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デ シル、セチル、フェニル、等々である。本発明の 触媒中の有用な他のヒドロカルビル残墓は他のア ルキル、アリール、アルケニル、アルキルアリー ル又はアリールアルキル喪蓋を包含している。更 に R 。及び R′…は C p 環中の単一の炭素原子に結 合しているヒドロカルビル残基、並びに環中の二 つの炭素原子に結合している残益を含んでいても よい。第1図は好適な触媒であるイソプロピル (フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ハフ ニウムジクロリドの構造を示している。第1図に 示された触媒のジルコニウム類似体(analogue)も 同様に好適である。

触媒は技術上既知の任意の方法で製造してもよい。下記の実施例は触媒を製造する二種の方法を

方法は触媒を反応区域に導入する前に、触媒を予備重合(prepolymerizing)及び/又は触媒を助触 媒及びオレフィン単量体と予備接触(precontact) する工程を含んでいる。

アイソタクチック重合体を製造するためのメタ ロセン触媒に関する従来の開示と同様、本発明の シンジオタクチック特異性の触媒はアルミニウム 助触媒、好適にはアラムオキサン、アルキルアル ミニウム又はそれらの配合物と併用すると特に有 用である。更に、本文に記載されるようなメタロ セン触媒と、発明者としてリストされたハワード・ ターナー(Howard Turner)と共にエクソン・ケミ カル・パテンツ(Exxon Chemical Patents)社に譲 渡された1987年6月24日付けのヨーロッパ 特許公開公報第226.463号の数示によるア ルミニウム助触媒の間で鏡体を単葉することがで きる。本文に弱示されたように、メタロセン無媒 を適当な溶剤の存在において過剰なアラムオキサ ンと反応させる。メタロセン及びアラムオキサン の錯体は単離され、本発明の触媒として使用でき

5.

重合反応の際又はターナーに関示された錯体の 形成の際に、本発明の触媒と併用して有用なアラムオキサンは環状形態の一般式(R - A I - O -) 及び線状形態の一般式

R(R - A I - O). - A L R 2

但し Rは1ないし5の炭素原子を有するアルキル基であり、及びnは1ないし約20の整数である。

によって要される。最も好適にはRはメチル基である。アラムオキサンは技術上周知の各種の方法で製造することができる。好適には、それらはペンゼンのような溶剤に溶かした、トリメークムの溶液を、水と接触させることにより製造されたような水和した硫酸 酸特に記載されたような水和した硫酸 酸特許の はけるアラムオキサンの製造をみ 放けるアラムオキサンの製造をみ 放けるアラムオキサンの製造をみ 放けるアラムオキサンの製造をか 放けるアラムオキサンの製造をか はなをか に な を か に な を か に な を か に な と か に か と か に な と か に か と か に な と か に か と さ れ た い 。 こ の 看 釈 辞 と か に か と か ト リメチルアルミニウムの 看 深 辞 を な エン中のトリメチルアルミニウムの 看 ア

フルペンは炭素原子が二重結合によってシクロペ ンタジエニルに結合しているCp==Cである。 本文で使用されるような置換したフルベンは、フ ルベンがCp環上又は末端炭素原子のいずれか又 は両方で最換されている、(CpR。)== CR'。 を意味するものである。 R.及びR'。は各R.及び R'。が同一又は異なっており、及び0≤a≤4及 び0≤b≤2である、ヒドロカルビル基である。 合成の他の三つの工程は下記のように又は技術上 周知のように実施される。これらの方法によって 生成する触媒に対する一般的な触媒式は、イソー プロピル(フルオレニル)(シクロペンタジェニル) MeClaであり、上式でMeは実施例によって ジルコニウム及びハフニウムのいずれかである。 第1図はハフニウム触媒の構造を示すが、ジルコ ニウム触媒はHf原子の位置にZrが位置した本 質的に同一の構造を持っている。

触媒の製造法-方法A

方法 A においては、ハロゲン化金属化合物が溶剤としてテトラヒドロフラン("THF")を用い

酸鋼で処理することから成る。本発明において有用な他のアルミニウム助触媒の製造は、当業者には周知の方法により製造できる。

下記の実施例は本発明を例示し、及びその各種 の利点及び有益性を一層詳細に説明する。ジルコ ニウム及びハフニウムメタロセン触媒の両者につ いて、A及びBと称する二種の異なった合成方法 が記載される。阿方法における合成手頭は真空家 囲気グローブボックス(Vacuum Atmosphere glove box)、又はシュレンク(Schlenk)法を用いて不活 性ガス雰囲気中で行われた。合成方法は一般に1) ハロゲン化又はアルキル化金属化合物の製造、2) 配位子の製造、3)錯体の合成、及び4)錯体の 精製の工程から成る。架構した、置換されたジシ クロペンタジエニル配位子の合成は、フルベン又 は置換したフルベンを、架構したジシクロペンタ ジェン又は置換したジシクロペンタジェンを生成 するのに充分な反応条件下で、シクロペンタジェ ニル又は遺換したシクロペンタジエニルと接触さ せることにより行われる。技術上周知のように、

て製造され、最終的な触媒錯体にTHFを結合したものが得られる。特にMeCi,THFがマンザー(Nanzer)、L.、<u>Inorg.Synth.</u>、2 1、 1 3 5 - 3 6 (1 9 8 2) に配載されたようにして製造された。下記の実施例においては、Meはジルコニウム及びハフニウムであるが、チタン又は他の遷移金属を含んでいてもよい。

置換されたジイソンクロペンタジェニル配位子は、特定の架構又は環状電換基の選択に応じて技術上周知の各種の方法を用いて製造することができる。下記の実施例に示される好通な具体化においては、配位子は2・2・イソプロピルー(フルオレン)シクロペンタジェンである。この配位子を製造するためには、44g(0・25モル)のフルオレンを側方枝管(side arm)及び滴下離斗を備えた丸にフラスコ中に入れた350m2のTHFに溶解した。 薄斗内にエーテル(1・4 M)に溶かした0・25モルのメチルリチウム(CHiLi)を入れた。CHiLiをフルオレン溶液に滴下し、 漁い役赤色の溶液を数時間撹拌した。ガスの発生

が止んだ後、溶液を-78℃に冷却し、26.5g(0.25モル)の6.6ージメチルフルベンを含む100m2のTHFを静液に満下した。赤色の溶液を徐々に室温に加湿し、一夜撹拌した。赤色の溶液を徐々に室温に加湿し、10分間撹拌した。溶液の有機画分を数回100m2づつのジエチルを溶液ので抽出し、有機相を一緒にしてで放散すると、黄色い固体が残り、これを500m2のクロコルム中に溶解し、過剰のメタノールを添かった。

配位子の元素分析によれば、炭素は化合物の 9 1.8 重量%であり、水素は 7.4 重量%であることが示された。これは C *** H ***の重量百分率、 9 2.6 %の炭素及び 7.4 %の水素に対応している。配位子の N M R スペクトルによれば、産換されてフルオレニル残塞を形成している第二のシクロペンタジェニル環に、 イソプロビル架構によって結合している一つのシクロペンタジェニル環を含む

含まれる痕跡量の黄色の不純物は、ペンタンが無色となるまでペンタンで繰り返し抽出された。
2.分別再結晶。赤色鏡体を100m4のトルエンに溶解し、目の細かい焼結ガラスフリットを通して濾過し、ペンタンを加えることによって飽和溶液とすることにより、白色のLiCiから分離した。赤いジルコニウム鏡体は-20℃での結晶化により単離した。

3. パイオービーズによるクロマトグラフィー。 50gのパイオービーズ SM-2(パイオーラド {Bio-Rad}研究所製の20-50メッシュの巨大網状 {macroreticular} スチレンージビニルベンゼン共重合体)を3.0×1.5 cmのカラム中で70℃で48時間真空下に乾燥した。次いでビーズをトルエンと数時間平衡させた。トルエン中の赤色触媒鑽体の濃厚溶液を150-200m2のトルエンでカラムから溶離させた。真空下にトルエンを蒸発することにより鑽体を回収した。

触媒の製造法-方法B

別な合成方法として、方法Bは空気中で一層安

構造であることが確証される。

シンジオ特異性触媒鎖体は配位子及び金属テトラクロリドーTHF鎖体を用いて合成された。触媒は上記の6.8g(0.025モル)のCp配位子を含む100m2のTHF溶液に、ヘキサン(1.6M)中の0.05モルのNーブチルリチウムを適下することにより形成された。200m2のTHF中に含まれた9.4g(0.025モル)の2rC1。-2THFを、配位子溶液と共に激しく提择しながら500m2の丸底フラスコ中に迅速にカニューレ挿入(cannulate)後、溶液を35℃に12時間提择した。真空下に溶剤を除去し、LiC1と赤色の固体を単離した。

方法Aに従って製造された触媒は幾分か不純であり、空気及び湿気に極めて敏感であった。その結果、下記の実施例においては、方法Aの触媒は下記の精製方法の一つ又は幾つかを用いて精製された:

1.ペンタンによる抽出。固形の赤色触蝶鏡体に

定であり、より活性で且つ高率のシンジオタクチッ クポリプロピレンを生じる触媒を提供する。この 方法においては、非一配位辞剤として塩化メチレ ンが使用される。下記の方法は遷移金属としてハ フニウムを使用しているが、本方法はジルコニウ ム、チタン又は他の遷移金属の使用にも適合して いる。置換されたジシクロペンタジエニル配位子 は、上記の方法Aと同じ方式でTHF中で合成さ れた。配位子の赤色のジリチオ (dilithio) 塩 (0.025モル)は、真空下で溶剤を除去し、 且つペンタンで洗浄することにより、方法Aに記 載されたように単離された。単離された赤色のジ リチオ塩を125m4の冷却した塩化メチレンに溶 解し、別個に当量 (0.025 モル) のHfCl。 を-78℃で125m2の塩化メチレン中でスラリ ー化した。HfCI。スラリーを配位子疳液を含 むフラスコ中に迅速にカニューレ挿入(cannulate) した。混合物を一78℃で2時間撹拌し、徐々に 室温に加温し、更に12時間撹拌した。不溶性の 白色塩(LiC1)を建別した。掲/黄色の塩化

メチレン溶液を-20℃に冷却し、上液液をカニューレで取り去ることにより、空気感受性の余り大きくない黄色い粉末が得られた。カニューレで取り出した冷却した上流液を、繰り返し戻して違別することにより、焼給したグラス・フィルター上で鮮黄色の生成物を洗浄した。真空を用いて溶剤を吸引除去することにより触媒鏡体を単離し、乾燥し脱酸素したアルゴン下で貯蔵した。本法による触媒鏡体の収量は5.5gであった。

方法 B を用いて製造されたハフニウム触媒語体の元案分析の結果によれば、触媒は 4 8 . 7 9 重量%の炭素、 3 . 4 %の水素、 1 5 . 1 4 %の塩素及び 3 3 . 2 %のハフニウムから成ることが示された。これらの百分率は、炭素が 4 8 . 3 9 %、水素が 3 . 4 5 %、塩素が 1 3 . 5 9 %及びハフニウムが 3 4 . 1 1 %である C 2. H 1. H f C 1 2の理論分析値に匹敵するものである。同様に方法Bを用いて製造されたジルコニウム触媒語体の元素分析の結果によれば、予想値又は理論値に近い値が示された。更に下記に例示された数種のハフニウ

0.7 重量%のメチルアラムオキサン(MAO)を 含むトルエン溶液と20分間予備接触させた。ア ラムオキサンは重合反応における助触媒として役 立った。10ccのMAO溶液を重合に使用した。 次いで触媒及び助触媒溶液をジッパークレーブ (Zipperclave)反応器に室温で抵加し、次いでし、 20 の液体プロピレンを低加した。次いで反応器 の内容物を第1要及び2妻に示すような反応温度 T、この場合は20℃に、約5分間より短時間加 熟した。この時間の間、触媒の予備重合が生起し た。重合反応は60分間に互って進行し、その間 反応器は重合温度に保持された。単量体を迅速に ガス抜きすることにより重合反応を停止した。反 応器の内容物を着HC1宿液に入れた50%メタ ノールで洗浄し、真空乾燥した。本重合方法によ り "食合したまま(as polymerized)"の、助ちま だ単離又は精製されていないポリプロピレン14 gが得られた。

重合体の分析

融点下m、结晶熟Hc、分子量Mp、Mw、及

ム酸体は約4%の2 r C 1 . を含む、純度 9 6 % の H f C 1 . を用いて製造された。なお他の触媒 試料は純度 9 9 . 9 9 %の H f C 1 . を用いて製造された重合体、 設定 された 重合体、 及び少量の百分率でジルコニウムを含む触媒を用いて製造された重合体の分子量分布の間に相違が認められた。 混合物触媒は純粋な触媒系よりもやや幅の広い分子量分布を持った重合体を生じる。

下記の実施例は本発明の重合体の製造及びその各種の利点を一層詳細に例示している。重合体方法及び重合体の分析の結果は実施例1-17の場合は第1表に、及び実施例18-33の場合は第2表に示されている。

奥施例 1

プロピレンの重合は上記の方法Aに従って製造された 0.1 6 mgのイソプロピル(シクロペンタジエニル)(フロレニル)ジルコニウムジクロリドを用いて行われた。 触媒は分別再結晶を用いて精製された。 触媒は平均分子量約1300を有する1

びMn、キシレン不静率XI、及びシンジオタクチック指数S.I.を測定するために重合体を分析した。特に断らない限り、シンスクチックの野の大きないではないればアイを性のからにはなった。重合体を含む、重合体生成物を熱キシレン不合性のからによりで表した。ことによりアタクを発きした。ことには分からになった。ままる結果が得られる。

融点Tmは技術上既知の示差定査熱量計(DSC)データを用いて誘導された。第1 表及び2 表に表示される融点Tml及びTm2は真の平衡融点ではなく、DSCピークの温度である。ポリプロピレンの場合は、低温及び高温側のピーク温度、即ち二つのピークを得ることは異常なことではなく、第1 表及び2 表にはTmlとして低融点が収告されている。数時間かかって得られた真の平衡融点は、D

SCの低い方のピーク融点よりは大部分が数度高 いようである。技術上駐知なように、ポリプロピ レンの融点は重合体のキシレン不密性画分の結晶 性によって決定される。これはキシレン可格性又 はアタクチック形の重合体を除去する前と後にD SC融点を試験することにより真実であることが 示された。その結果大部分のアタクチック重合体 が除去された後の融点の差は僅か!−2℃であっ た。第1表に示すように、実施例1で製造された 重合体については融点は140℃及び150℃で あると測定された。 DSCデータは又lg 当たり のジュール数、1/g で測定された、第1表及び 2 衷中に示された結晶化熱、-Hcを測定するた めに使用された。融点及び-Hcはアタクチック 重合体を除去する前の"重合したまま"の試料に ついて測定された。

重合体の分子量はジョルディ(Jordi)ゲル及び 超高分子量配合床のカラムを用いて、ウォーター ズ(Waters) 1 5 0 C 装置で為されたゲル透過クロ マトグラフィー(GPC)を使用して計算された。

て試験した。実験条件は下記の通りである:送信 周波数(transmitter frequency)75.47MHz; デカップラー(decoupler)周波数300.3MHz: パルス繰り返し時間12秒;捕捉(acquisition) 時間1.38秒;パルス角度90°(11.5マイ クロ砂パルス幅); メモリ・サイズ(memory size) 7 4 K ポイント; スペクトラル・ウィンドウ(spe ctral window)、 1 2 1 9 5 H z . 7 0 0 0 の過 波信号(transient)が集復され、プローブ(probe) 温度は133℃に設定された。製造され且つキシ レンから一回再結晶された重合体のNMRスペク トルは第2図に示されている。スペクトルについ ての計算値及び測定値は、キシレンから一度再絡 晶された試料のデータを表す実施例し、及びキシ レンから三度再結晶された試料のデータを表す実 施領1-Aについて第3表に示されている。計算 値はイノウエ(Inoue).Y 等、Polymer、25巻、1 6 4 0 頁(1 9 8 4)に記載されているペルスー イ(Bernoulli)の確率式を用い、技術上周知のよ うにして誘導された。

重合体の散細構造を測定するためにNMR分析が使用された。上記のようにして製造された重合体の試料を1.2.4ートリクロロベンゼン/d。 ーベンゼンの20%溶液中に溶解し、インパース・ゲート広幅デカップリング(inverse gate broad band decoupling) 法を用いるプリューカー (Bruker)AM300WBスペクトロメーターを使用し

その結果キシレンから一回再結晶された試料の
ラセミ ダイアド (r) のパーセントは 9 5 % で
あることが示された。キシレンから三回再結晶し
た試料の r ダイアドのパーセントは 9 8 % であ
り、 2 % 又はそれ以下のメソ (m) ダイアドから
成る重合体であることを示している。 更に N M R
スペクトルによれば、メソ (m) ダイアドは従来
既知の高分子鎖中の単一m ダイアド構造とは異な
り、 主として対をなして、即ちmmトリアドとし
て存在することを示している。従って、本発明の
触媒は従来既知のものではない新規敬細構造を持っ
た重合体生成物を生じる。

実施例 2

重合反応における補助溶剤として500m2のトルエンを使用する外は、実施例1の方法を繰り返した。更に1gのMAOを重合に使用し、且つ反応温度は50℃であった。重合体生成物と共に15gの油状物が得られた。重合体を上記の方法で分析し、その結果は第1変に示されている。

灾施例_3

触媒中の悪移金属としてハフニウムを使用する 外は、実施例2の方法を繰り返した。他の反応条件は第1姿に示されており、得られた生成物の分析の結果も第1変に示されている。

実施例 4 ないし8

第1要に示されるように反応条件が異なる以外は、実施例1の方法を繰り返した。更に、実施例4は精製方法としてクロマトグラフィーを使用し、実施例5は何の精製方法も使用しなかった。重合及び重合体の分析の結果は第1表に示されている。第3因及び4図は三回再結晶した重合体について、夫々実施例7及び8で生成した重合体の赤外スペクトルを示す。

実施例 9-16

第1 喪に指示されたように触媒及び助触媒の量を変えた以外は、実施例1 の方法を繰り返した。 更に実施例9-13及び15の触媒はペンタンでの抽出及び分別再結晶の両者を用いて精製された。 実施例1 4 は精製方法としてペンタンでの抽出及 びクロマトグラフィーを使用した。実施例16は

合シンジオタクチック指数、S.1、はキシレン不 密性画分について測定されたことに留意すべきで ある。これらの画分のシンジオタクチック指数は 殆ど100%であった。実施例20及び22の場合、実測された(obsd.)NMRスペクトルデータ は第4妻に示されている。実施例20及び22の 場合のデータは、夫々実施例20及び22におい て製造され、キシレンから一回再結晶された重合 体から得られたものである。実施例22一Aはキ シレンから三回再結晶した実施例22の重合体で ある。

実施例 32-33

方法 B の合成方法を使用してハフニウムメタロセン 触媒を製造した。 重合体 3 2 の触媒は純度 9 9 %の H f C 1 。を用いて製造されたが、実施例 3 3 の触媒は約 4 %の Z r C 1 。を含む純度 9 5 %の H f C 1 。から製造された。 第 2 妻の実施例 3 2 及び 3 3 に示された条件下で、実施例 1 の方法に従って重合が行われた。これらの実施例中で製造された重合体の分析の結果も第 2 妻に示して

何の精製方法も実施しなかった。

実施例 17

無媒の遷移金属としてハフニウムを使用する以外は、実施例1の方法を繰り返した。他の反応条件は第1表に示してある。触媒はペンタンでの抽出及び分別再結晶を用いて精製された。重合の結果は第1表に示されている。

実施例 18及び19

上記のような方法Bを用い、且つ約4%の2 r C1.を含む純度 9 5 %のH f C 1.を使用してハフニウムメタロセン触媒を合成した。重合は第2 要に示された条件下で実施例1の重合方法を用いて行った。実施例1に記載された方法に従って重合体を分析し、その結果を第2表に表示してある。

実施例 20及び31

方法Bの合成方法を用いてジルコニウムメタロセン触媒を製造し、各実施例について第2表に示されたような条件下でプロピレンの重合を行った。 実施例1の方法に従って重合体生成物を分析し、 その結果を第2表に示す。実施例20-22の場

ある。実施例33のNMRデータはキシレンから 一回再結晶された試料(実施例33)及びキシレン から三回再結晶された試料(実施例33A)につい で第4表に示されている。

第1-4表及び第2図及び3図に示されたデータは、本発明の触媒が高い結晶化度及び新規散細機造を有する主としてシンジオタクチックな重合体を生じることを示している。特に第3段及び4要に示すNMRデータによれば、キシレの溶をは、もしあったにしても、極めて値かのという。更に、シンジオタクチック重合体は重合体主領中の

他のNMR試料も"m"偏差以上に"mm"偏差が主であることを示している。従って、シンジオタクチックポリプロピレンの新規微細構造が発見されたということである。

第1表及び2表のデータは重合体生成物の高い は具性を示している。比較的高い融点、TMI及 びTM2、及び比較的高い結晶化熱、一Hcは重 合体が極めて結晶性であることを示す。更にデー タによれば、重合反応温度、T、及び重合体の融 点、分子量及び結晶化熱の間の相関関係を指示し ている。反応温度が増大するにつれて、これらの 三つの性質が総て減少する。又重合体の収量が最 大となる温度範囲があるように思われる。この反 応温度範囲は使用される触媒の型によって異なる が、一般には50-70℃である。メチルアラム オキサン(MAO)の濃度も重合体の収量に影響 するようである。データによれば、或点までは、 MAOの漁度が大きければ、重合体の収量も高く なる。MAOの後度は又生成するアタクチック重 合体の量に或程度の効果を有するように見える。

従って二種の異なった触媒の混合物は幅広いMW Dを有する重合体を製造するために使用すること ができる。

上述した本発明の詳細な説明から、本発明はシンジオタクチックポリオレフィン製造用の触媒及び製造方法を提供することが明らかである。 数例

MAOは不純物の提去剤のように作用するように 思われ、生成するアタクチック重合体の量を減少 させる傾向がある。

要にデータによれば、本発明のジルコニウム触 蝶及びハフニウム触媒の間の相違が示される。ハ フニウム触媒で生成する重合体は結晶性が小さく、 ジルコニウム触媒を用いて生成する重合体よりも 低い融点を有する傾向がある。第4妻のデータは、 ハフニウム触媒はアイソタクチックペンタドmm mmの存在によって反映されるように、重合体鎖 中に高い割合でアイソタクチックブロックを生じ ることを示している。

実施例18、19及び33は、本発明により記載された二種又は多種の触媒の混合物の使用により、広い分子量分布、MWD=Mw/Mnが達成される可能性を示す。これらの実施例における触媒は約4%の2rCl。を含むHfCl。から製造された。これらの実施例中の重合体のMWDは実際に純粋なハフニウム触媒により製造された重合体のMWD-実施例32参照-よりも著しく高い。

の具体化のみを記載したが、当業者には本発明の範囲から逸脱することなく、上記の触媒及び方法に各種の変更及び改作を為し得ることが明らかであろう。

特開平2-41303 (13)

第 [表 - 方 法 A

実施例	金 馬	触 蝶	MAO	T °C	女 量	Tm i °C	Tm2 °C	-Нс	M p / 1000	Mw/Mn	S.1.%
		(=9)	(cc)		(0)			1/9			
1	Zr	10.0	10.0	2 0	1 4	1 4 5	150	4 3	118	2.5	6 2
2	Ζr	10.3	10	5 0	26	129	137	4 5	5 7	1.9	6 8
3	Ηſ	10.3	19	5 0	1 2		104	17	1222		4 6
4	Z r	5.0	10.0	5 0	130	132	138	3 7	61		8 7
5	Ζr	5.1	10.0	5 0	8 3	1 3 1	138	3 8	6 2		8 4
6	Zr	5.0	0.39	7 0	2 2	115	127	3 4	7 1		8 3
7	Zr	5 . 1	5.0	5 0	6 8	131	1 4.0	3 7	6 0		3 8
8	Zτ	5.1	10.0	5 0	110	132	140	3 8	6 0		4 2
9	Zr	5.1	1.0	5 0	1 4	114	126	2 1	5 8		2 4
10	Zr	5.0	2.5	5 0	3 4	111	122	1 4	60	***************************************	2 3
1 1	Zr	5.1	5.0	5 0	6 8	119	130	21	6 0		3 8
1 2	Z r	5 - 0	10.0	5 0	7 8	1 2 8	137	3 2	6 4		6 5
1 3	Zr	5.0	1.0	5 0	8 3	121	132	2 2	5 9		4 2
1 4	Zr	2 - 6	10.0	5 0	8 5	1 3 4	140	4 0	6 2		8 9
1 5	Z r	5 - 1	10.0	5 0	110	125	134	2 9	6 0		4 2
1 6	Zr	5.1	10.0	5 0	115	131	.138	3 8	6 2		8 4
17	H f	10.3	1 9	8 0	5 5	8 9	103		223		5 2

第 2 表 - 方 法 B

実施例	金 篇	触媒	MAO	τ·c	权量	Tmi C	Tm2 °C	-Hc	Mp/1000	Mw/Mn	S.1.%
		. (= g)	(cc)		(9)			1/9			
18	H f	10.0	10	5 0	5 8	116	125	2 4	6 4 4	5.4	
1 9	Нſ	5.0	10	5 0	6 0	117	124	2 4	774	4 . 8	
2 0	Zr	0.6	10	5 0	162	134	. 140	4 0	6 9	1 - 8	9 5
2 1	Zr	1.5	1 0	2 9	4 9	1 4 2	146	4 5	106	1.9	9 5
2 2	Z r	0.6	10	7 0	119		1 3 4	3 9	5 4	2.0	9 5
2 3	Zr	0,2	- 10	5 0	2 7	1 3 5	140	3 9	6 9	1.9	
2 4	Zr	0 - 6	10 .	5 0	162	134	140	4 0	6 9	1.8	
2 5	Zr	0.6	10	25	2 6		1 4 5	4 4	133	1.9	
2 6	Ζr	0.6	10	7 0	119		134	39	5 4	2.0	
2 7	Zr	1, 5	10.	2 9	4.9	1 4 2.	146	4 5	106	1.9	
2 8	Zr	2 . 5	101	5 0	141	135	141	4 0	7 0	1.9	
29	Ζ'n	5.0	10	2 8	152	128	137	4 3	8 8	2.1	
3 0	Zr	0.5	10	6.0	185.	128	: 137	3 7	5 2	1.8	
3 1	Z r	0.5	5	7 0	158	120	134	3 6	5 5	2.4	
3 2	Н (2.5	10	7 0	9 6	103		19	474	2.6	
3 3	H f	10.0	10	5 0	2 7	114		26	7 7.7	5.3	

第 3 表

実 施	69 1	実 施 (71 I A
実謝値 %	計算值 %	実測值 %	計算值 %
9 5	9 5	9 8	9 8
0.3	0.2	0	0
0.3	0.6	0	0
1 - 5	1 . 4	1 . 3	1 - 0
2 . 4	2.9	1.9	2 - 1
1.5	1.6	0	0
1 - 6	0 . 8	0	0
88.0	89.1	94.7	94.7
3.9	3 . 1	2 . 2	2 - 1
0 . 4	0 . 4	0	0
	0.2		0 . 1
	実際値 % 95 0.3 1.5 2.4 1.5 1.6 88.0 3.9	実際値 % 計算値 % 95 95 0.3 0.2 0.3 0.6 1.5 1.4 2.4 2.9 1.5 1.6 1.6 0.8 88.0 89.1 3.9 3.1 0.4 0.4	実際値 % 計算値 % 実際値 % 95 95 98 0.3 0.2 0 0.3 0.6 0 1.5 1.4 1.3 2.4 2.9 1.9 1.5 1.6 0 1.6 0.8 0 88.0 89.1 94.7 3.9 3.1 2.2 0.4 0.4 0

	実施例20	実施例22	実施例22-A	実施例33	実施例33-A
	実測値%	実劑値%	実測值%	突測値%	実測値%
m m m m	0	0.77	0.5 i	. 2 . 3 4	2.04
mmmr	0.23	0.45	0.31	0.73	0.76
rmmr	1.67	1.82	1.81	2.72	2.96
mmrr	3.58	4 . 2 5	4.06	5.72	6 - 4 4
rrmr					
mmrm	2.27	3.23	3.57	2.87	3.12
mrmr	1.51	2.06	1.70	1.37	1 . 5 3
rrrr	82.71	77.58	78.12	75.7	74.55
mrrr	6.45	7.75	9.02	7.4	8.01
mrrm	0.68	0.73	0.93	1.08	0.55

本発明の主なる特徴及び想様は以下の通りである。

1. 下記式

R"(C p R .)(C p R'.)M e Q .

但し 各 C p は シ ク ロ ペン タ ジェニル又は 置換された シ ク ロ ペン タ ジェニル環 で あり :
 各 R 。は 同 一 又 は 異 なっていてもよく、 1 ー 2 0 炭素原子を有する ヒ ド ロ カルビル 残 甚で あり : 各 R 。は 同 一 又 は 異 なっていて もよく、 1 ー 2 0 炭素原子を有する ヒ ド ロ カルビル 残 甚であり : R "は 触媒に 立体 剛性を もたらす C p 環の間の 構造的 架橋であり : M e は 元素の 周期律 妻の 4 b 、 5 b、 又 は 6 b 族の 金 属 で あり : 各 Q は 1 ー 2 0 炭素原子を 有する ヒ ド ロ カルビル 残 基 又 は ハロゲン で あり : 0 ≤ k ≤ 3 ; 0 ≤ n ≤ 4 ; 及び 1 ≤ m ≤ 4 で あり : 及び 1 ≤ m ≤ 4 で あり : 及び R * 。は (C p R * 。) が (C p R 。) と 立体的に 相 違 し て い る よ う に 選択される、

によって要記されるシンジオタクチックポリオレ

フィンを製造するために使用されるメタロセン触媒。

- 2. ´(C p R ' ")がフルオレニル又はインデニル 残基を形成するように R ' "が選択される上記 1 に 記載の触媒。
- 3. Meがチタン、ジルコニウム又はハフニウムである上記1に記載の触媒。
- 4. R"が1-4炭素原子を有するアルキレン 残甚、珪素ヒドロカルビル残基、ゲルマニウムヒ ドロカルビル残基、燐ヒドロカルビル残基、窒素 ヒドロカルビル残基、硼素ヒドロカルビル残基、 及びアルミニウムヒドロカルピル残基から成る邸 類から選択される上記1に記載の触媒。
- 5. R"がメチル、エチル、イソプロピル、シクロプロピル、ジメチルシリル、メチレン又はエチレン改善である上記しに記載の触媒。
 - 6. nが0である上記1に記載の触媒。
- 7. R"(CpR。)(CpR'。)がイソプロピル (シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル) 疫苗である上記1に記載の触媒。

8. (CpR'a)がフルオレニル、インデニル、
テトラー、トリー又はジーアルキル置換シクロペ
ンタジエニル基を形成するようにRaが選択され、
及び(CpR。)がアルキルで置換された又は置換
されていないシクロペンタジエニル基を形成する
ようにRaが選択される上記1に記載の触媒。

9. 更に、アラムオキサン、アルキルアルミニゥム及びそれらの混合物から成る部類から選択されたアルミニゥム化合物を含んで成る上記 1 に記載の触媒。

10.メタロセン触媒とアルミニウム化合物の単離された錯体から成る上記9に記載の触媒。

11.

a) 式

R "(C p R .)(C p R'.)M e Q .

但し 各 C p はシクロペンタジェニル又は 配換されたシクロペンタジェニル環であり; 各 R . は 同一又は異なっていてもよく、! - 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残 基であり; 各 R * a は 同一又は異なっていて

・ | 3. Meがチタン、ジルコニウム又はハフニウムである上記!|に記載の方法。

14. R"が1-4炭素原子を有するアルキレン接基、珪素ヒドロカルビル接基、ゲルマニウムヒドロカルビル接基、類ヒドロカルビル接基、窒素ヒドロカルビル接基、及びアルミニウムヒドロカルビル接基から成る部類から選択される上記11に記載の方法。

15. R"がメチル、エチル、エチレン、イソ プロピル、シクロプロピル、ジメチルシリル又は メチレン残基である上記!1に記載の方法。

16. nが0である上記11に記載の方法。

17. R*(C p R。)(C p R°。)がイソプロピル (シクロペンタジエニルー1 - フルオレニル) 致 基である上記11に記載の方法。

18. (CpR'a)がフルオレニル、インデニル、 テトラー、トリー又はジーアルキル酸換シクロペンタジエニル基を形成するようにRaが選択され、 及び(CpRa)がアルキルで置換された又は置換 されていないシクロペンタジエニル基を形成する もよく、1-20炭素原子を有するヒドロカルビル残基であり: R "は触媒に立体剛性をもたらす C p 環の間の構造的架構であり; M e は元素の周期律表の4 b、5 b、又は6 b 族の金属であり; 各 Q は1-20炭素原子を有するヒドロカルビル残基又はハロゲンであり; 0 ≤ k ≤ 3; 0 ≤ n ≤ 4;及び1≤m≤4であり; 及びR " aは(C p R " a)が(C p R a)と立体的に相違しているように選択される、

によって表記されるメタロセン触媒を選択し;及 び

b) 放放媒をオレフィン単量体を含む重合反応 区域中に導入し、そして反応区域を重合反応条件 下に保持する

ことから成る、シンジオタクチックポリオレフィンを形成するオレフィン重合体の重合方法。

12. (C p R'a)がフルオレニル又はインデニル残基を形成するように R'aが選択される上記 l 1 に記載の方法。

ようにR。が選択される上記!」に記載の方法。

19. 更に、アラムオキサン、アルキルアルミニウム及びそれらの混合物から成る部類から選択されたアルミニウム化合物を含んで成る上記:11に記載の方法。

20.メタロセン触媒とアルミニウム化合物の 単離された鎖体から成る上記19に記載の方法。

21. 更に、触媒を反応区域中に導入する前に、 触媒を予備重合させることを含み、該予備重合工 程は触媒をオレフィン単量体及びアルミニウム化 合物と接触させることを含んで成る上記11に記 載の方法。

2.2. 上記1.1 に記載の重合方法により生成した重合体。

23.

a) 式

R "(C p R .)(C p R'.)M e Q .

但し 各Cpはシクロペンタジェニル又は置換されたシクロペンタジェニル頭であり;
各R。は同一又は異なっていてもよく、1

- 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残 基であり:各 R ' "は同一又は異なっていてもよく、1 - 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残 基であり:R "は触媒に立体順性をもたらす二つのCp環の間の構造的保 であり:M e は元素の周期体数の4 b、5 b、又は6 b 族の金属であり:A Q は1 - 2 0 炭素原子を有するヒドロカルビル残 基又はハロゲンであり:0 ≤ k ≤ 3 : 0 ≤ x く 4 : 及び1 ≤ m ≤ 4 であり:及び R ' "は(C p R ' ")が(C p R *)と立体的に相違しているように選択される、

によって姿記される少なくとも二種の異なったメ タロセン触媒を使用し;及び

b) 該触媒をオレフィン単量体を含む重合反応 区域中に導入し、そして反応区域を重合反応条件 下に保持する

ことから成る、広い分子量分布を有するシンジオ タクチックポリオレフィンの重合方法。

24. R"が1-4炭素原子を有するアルキレ

されたアルミニウム化合物を含んで成る上記23に記載の方法。

3 0 . メタロセン触媒とアルミニウム化合物の単雄された鎖体を含んで成る上記 2 9 に記載の方法。

31. 更に、触媒を反応区域中に導入する前に、 触媒を予備重合させることを含み、該予備重合工 程は触媒をオレフィン単量体及びアルミニウム化 合物と接触させることを含んで成る上記23に記 載の方法。

32. 上記23に記載の重合方法により製造された重合体。

3 3 .

a) 架橋したジックロペンタジエン又は置換されたジックロペンタジエンを生成するのに充分な 反応条件下でックロペンタジエン又は置換された ックロペンタジエンをフルベン又は置換されたフルベンと接触させ、

b) 該架構したジシクロペンタジエン又は置換されたシクロペンタジエンを式MeQ.の金属化

ン 残蓄、 珪素ヒドロカルビル残基、 ゲルマニウム ヒドロカルビル残蓄、 燐ヒドロカルビル残基、 窒 素ヒドロカルビル残基、 研素ヒドロカルビル残基、 及びアルミニウムヒドロカルビル残基から成る部 類から選択される上記 2 3 に記載の方法。

25. R "がメチル、エチル、エチレン、イソ プロピル、シクロプロピル、ジメチルシリル又は メチレン強為である上記23に記載の方法。

26. nが0である上記23に記載の方法。

27. R"(C p R .)(C p R'.)がイソプロピル (シクロペンタジエニルー! - フルオレニル) 強 基である上記 23 に記載の方法。

28. (CpR'a)がフルオレニル、インデニル、 テトラー、トリ又はジーアルキル置換シクロペン タジエニル甚を形成するようにRaが選択され、 及び(CpR。)がアルキルで置換された又は置換 されていないシクロペンタジエニル基を形成する ようにRaが選択される上記23に記載の方法。

29. 更に、アラムオキサン、アルキルアルミニウム及びそれらの混合物から成る部類から選択

合物

個し Meは元素の周期律数の4b、5b、又は6b族の金属であり;各Qは1-20炭素原子を有するヒドロカルビル残益又はハロゲンであり及び0≤k≤4である、

と、架橋したジシクロペンタジエン又は虚換されたシクロペンタジエンが該金属化合物を錆化して 架橋したメタロセンを生じるのに充分な反応条件 下で接触させること

から成る架構したメタロセン触媒の製造方法。

3 4 . 工程 (b) の接触が塩素化溶剤中で行われる上記 3 3 に記載の方法。

35. ジシクロペンタジエン化合物のシクロペンタジエニル環が立体的に相違している上記33 に記載の方法。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の好適な触媒の構造の図解であり、そして詳細にはイソープロピル(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ハフニウムジクロリドを示す。

第2回はイソープロピル(シクロペンタジエニル)(フルオレニル)ハフニウムジクロリドを用いて実施例1で製造された重合体のNMRスペクトルである。重合体はキシレンから一回再結晶したものである。

第3回及び4回は夫々実施例7及び8で製造された重合体をキシレンから三回再結晶したものについての赤外スペクトルである。

特許出顧人 フイナ・テクノロジー・インコー ポレーテッド

代 理 人 弁理士 小田島 平 吉



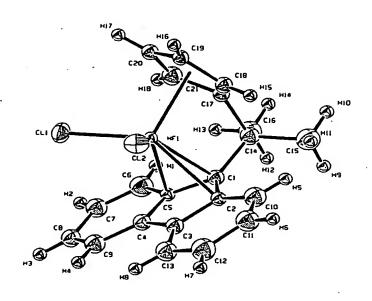
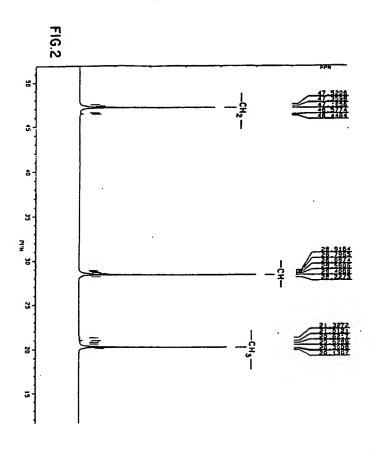
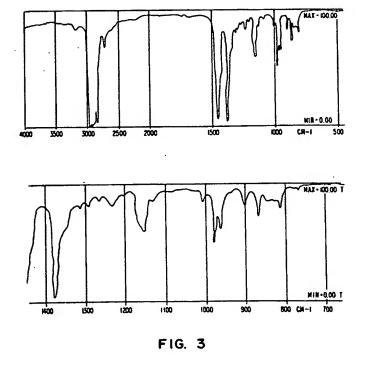
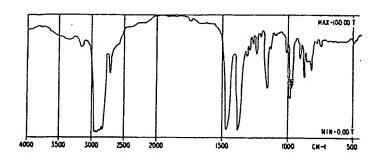


FIG.I







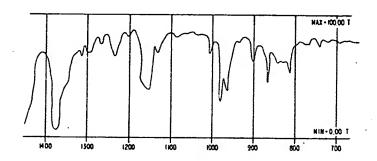


FIG. 4